(19)【発行国】日本国特許庁(JP) (19) [Publication Office] Japanese Patent Office (JP) (12) [Kind of Document] Japan Unexamined Patent Publication (12)【公報種別】公開特許公報(A) (A) (11)【公開番号】特開平6-49492 (11) [Publication Number of Unexamined Application (A)] Jap an Unexamined Patent Publication Hei 6-49492 (43) [Publication Date of Unexamined Application] 1994 (199 (43) 【公開日】平成6年(1994)2月22日 4) February 22 day (54) [Title of Invention] COMPOSITION OF WASHING SOLV (54) 【発明の名称】洗浄溶剤の組成物 (51) [International Patent Classification 5th Edition] (51) 【国際特許分類第5版】 C11D 7/30 C11D 7/30 7/50 7/50 7/60 7/60 C23G 5/028 927 1-4K C23G 5/028 9271-4K // H05K 3/26 // H05K 3/26 751 1-4E 7511-4E (C11D 7/60 (C11D 7/60 7:30 7:30 7:24 7:24 7:26 7: 26 [Request for Examination] Examination not requested 【審査請求】未請求 【請求項の数】9 [Number of Claims] 9 [Number of Pages in Document] 8 【全頁数】8 (21) [Application Number] Japan Patent Application Hei 4-222 (21) 【出願番号】特願平4-222047 047 (22) [Application Date] 1992 (1992) July 29 day (22) 【出願日】平成4年(1992) 7月29日 (71) 【出願人】 (71) [Applicant] 【識別番号】00000044 [Applicant Code] 000000044 【氏名又は名称】旭硝子株式会社 [Name] ASAHI GLASS CO. LTD. (DN 69-055-3888) 【住所又は居所】東京都千代田区丸の内2丁目1番2号 [Address] Tokyo Chiyoda-ku Marunouchi 2-1-2 (72)【発明者】 (72) [Inventor]

JP 94049492 Machine Translation - FirstPass

【氏名】北村 健郎

【住所又は居所】神奈川県横浜市神奈川区羽沢町1150番地 旭硝子株式会社中央研究所内

(72)【発明者】

【氏名】池畑 通乃

【住所又は居所】神奈川県横浜市神奈川区羽沢町1150番地 旭硝子株式会社中央研究所内

(72)【発明者】

【氏名】大歳 幸男

【住所又は居所】千葉県市原市五井海岸10番地 旭硝子株 式会社千葉工場内

(72) 【発明者】

【氏名】大西 啓一

【住所又は居所】神奈川県横浜市神奈川区羽沢町松原116 〇番地 エイ・ジー・テクノロジー株式会社内

(72) 【発明者】

【氏名】宇佐見 陽子

【住所又は居所】神奈川県横浜市神奈川区羽沢町松原116 〇番地 エイ・ジー・テクノロジー株式会社内

(74) 【代理人】

【弁理士】

【氏名又は名称】泉名 謙治

(57)【要約】 (修正有)

【目的】従来のトリクロロトリフルオロエタンが有する優れた特性を保持しながらオゾン層へ全く影響を与えない代替洗 浄溶剤組成物を提供する。

【構成】一般式R1 - C F R2 - C H2 F の炭素数が $4 \sim 6$ のヒドロフルオロカーボンからなる洗浄溶剤の組成物。(R I はCn Hm F 2n+1-mであり、n=1 のとき $0 \le m \le 3$ であり、n=2のとき $0 \le m \le 5$ 、n=3のとき $0 \le m \le 6$ である。R2 はCa Hb F 2a+1-bであり、a=1 のとき $0 \le b \le 6$

[Name] Kitamura Toshio

[Address] Inside of Kanagawa Prefecture Yokohama City Kanagawa-ku Hazawa-cho 1150 Asahi Glass Co., Ltd. Central Research Laboratory

(72) [Inventor]

[Name] Ikehata Michino

[Address] Inside of Kanagawa Prefecture Yokohama City Kanagawa-ku Hazawa-cho 1150 Asahi Glass Co., Ltd. Central Research Laboratory

(72) [Inventor]

[Name] Otoshi Yukio

[Address] Inside of Chiba Prefecture Ichihara City Goi Kaigan 1 0 Asahi Glass Co. Ltd. (DN 69-055-3888) Chiba Works

(72) [Inventor]

[Name] Onishi Keiichi

[Address] Inside of Kanagawa Prefecture Yokohama City Kanagawa-ku Hazawa-cho Matsubara 1160 AG Technology KK

(72) [Inventor]

[Name] Usami proton

[Address] Inside of Kanagawa Prefecture Yokohama City Kanagawa-ku Hazawa-cho Matsubara 116 0 AG Technology KK

(74) [Attorney(s) Representing All Applicants]

[Patent Attorney]

[Name] IZUMINA KENJI

(57) [Abstract] (There is an amendment.)

[Objective] While keeping characteristic which conventional tri chlorotrifluoroethane has and is superior it offersthe replacement cleaning solvent composition which completely does not produce effect to ozone layer.

[Constitution] Composition of washing solvent where carbon n umber of General Formula R1 -CFR2 -CH2 F consists of thehydrofluorocarbon of 4 to 6. (R1 is Cn Hm F2n+1-m, at time of n=1 is 0£m£3, at thetime of n=2 with 0£m £5, at time of n=3 is the0£m£6. R2 is Ca Hb F2a+1-

3であり、a=2のとき $0 \le b \le 5$ 、a=3のとき $0 \le b \le 6$ である。ただし、 $2 \le n+a \le 4$ であり、 $0 \le m+b \le 6$ である。)

【特許請求の範囲】

【請求項1】R1 -CFR2 - CH2 F (式中、R1 はCn Hm F2n+1-mであり、n=1 のとき $0 \le m \le 3$ であり、n=2 のとき $0 \le m \le 5$ 、n=3 のとき $0 \le m \le 6$ である。R2 はCa Hb F2a+1-bであり、a=1 のとき $0 \le b \le 3$ であり、a=2 のとき $0 \le b \le 5$ 、a=3 のとき $0 \le b \le 6$ である。ただし、 $2 \le n+a \le 4$ であり、 $0 \le m+b \le 6$ である。)で表されるヒドロフルオロカーボン(A)からなる洗浄溶剤の組成物。

【請求項2】上記ヒドロフルオロカーボン(A)がC4 H2 F8、C4 H3 F7、C4 H4F6、C4 H5 F5、C4 H6 F4、C4 H7 F3、C4 H8 F2、C5 H2 F10、C5 H3 F9、C5 H4 F8、C5 H5 F7、C5 H6 F6、C5 H7 F5、C5 H8 F4、C6 H2 F12、C6 H3 F11、C6 H4 F10、C6 H5 F9、C6 H6 F8、C6 H7 F7、およびC6 H8 F6 の群から選ばれる少なくとも1種である請求項1の洗浄溶剤の組成物。

【請求項3】上記ヒドロフルオロカーボン(A)が、1,1,1,2,3,3,3ーヘプタフルオロー2ー(フルオロメチル)プロパン、1,1,1,2,3,3ーヘキサフルオロー2ー(フルオロメチル)プロパン、1,1,2,3,3ーペンタフルオロー2ー(フルオロメチル)プロパン、1,1,1,2,3ーペンタフルオロー2ーメチルプロパン、および1,1,2,3ーテトラフルオロー2ー(フルオロメチル)プロパンの群から選ばれる少なくとも1種である請求項1の洗浄溶剤の組成物。

【請求項4】少なくとも1種の界面活性剤を含む請求項1の 洗浄溶剤の組成物。

【請求項5】炭化水素類、アルコール類、エーテル類、エステル類、ケトン類、ハロカーボン類、またはヒドロクロロフルオロカーボン類から選ばれる少なくとも1種の有機溶剤を含む請求項1または4の洗浄溶剤の組成物。

【請求項6】界面活性剤が非イオン系界面活性剤である請求 項4の洗浄溶剤の組成物。

【請求項7】洗浄溶剤の組成物中の上記ヒドロフルオロカーボン(A)が少なくとも70重量%である請求項1、4または5の洗浄溶剤の組成物。

【請求項8】洗浄溶剤の組成物中の界面活性剤が0.001 重量%~10重量%である請求項4または6の洗浄溶剤の組成物。 b, at time of a=1 is 0£b£3, at the time of a=2 with 0£b £5, at time of a=3 is the0£b£6. However, it is a 2£n+a£4, is a 0£m+b£6.

[Claim(s)]

[Claim 1] Solvent composition for cleaning applications, that c omprises (A) the hydrofluorocarbon R1-CFR2-CH2F in which R1 = $C_nH_mF_{2n+1-m}$ wherein $0 \le m \le 3$ when n = 1, $0 \le m \le 5$ when n = 2, and $0 \le m \le 6$ when n = 3; R2 = $C_aH_bF_{2a+1-b}$ wherein $0 \le b \le 3$ when a = 1, $0 \le b \le 5$ when a = 2, and $0 \le b \le 6$ when a = 3; and $a \le 6$ when a = 3; and $a \le 6$ when a = 3.

[Claim 2] The solvent composition described in Claim 1 for clea ning applications, wherein the aforesaid hydrofluorocarbon (A) is at least 1 selection from the group consisting of C4H2F8, C4H3F7, C4H4F6, C4H5F5, C4H6F4, C4H7F3, C4H8F2, C5H2F10, C5H3F9, C5H4F8, C5H5F7, C5H6F6, C5H7F5, C5H8F4, C6H2F12, C6H3F11, C6H4F10, C6H5F9, C6H6F8, C6H7F7, and C6H8F6.

[Claim 3] The solvent composition described in Claim 1 for clea ning applications, in which the aforesaid hydrofluorocarbon (A) is at least 1 selection from the group consisting of 1,1,1,2,3,3,3-heptafluoro-2-(fluoromethyl)propane, 1,1,2,3,3-hexafluoro-2-(fluoromethyl)propane, 1,1,2,3,3-pentafluoro-2-(fluoromethyl)propane, 1,1,2,3-pentafluoro-2-methylpropane, and 1,1,2,3-tetrafluoro-2-(fluoromethyl)propane.

[Claim 4] The solvent composition described in Claim 1 for cleaning applications, that contains at least 1 surfactant.

[Claim 5] The solvent composition described in Claim 1 or Claim 4 for cleaning applications, that contains at least 1 organic solvent selected from hydrocarbons, alcohols, ethers, esters, ketones, halocarbons, and hydrochlorofluorocarbons.

[Claim 6] The solvent composition described in Claim 4 for cleaning applications, in which the surfactant is nonionic surfactant.

[Claim 7] The solvent composition described in Claim 1, 4, or 5 for cleaning applications, in which the aforesaid hydrofluorocarbon (A) is at least 70 weight% of the said solvent composition.

[Claim 8] The solvent composition described in Claim 4 or 6 for cleaning applications, in which the surfactant is from 0.001 to 10 weight% of the said solvent composition.

【請求項9】洗浄溶剤の組成物中の有機溶剤が30重量%以下である請求項5の洗浄溶剤の組成物。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、洗浄溶剤の組成物に関するもので、特に、IC構成部品、精密機械構成部品などに付着したフラックス、油脂、ほこりなどを除去するのに適した洗浄溶剤の組成物に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、IC構成部品、精密機械構成部品の製造において、組み立て中に部品に付着したフラックス、ほこりなどを除去するために、有機溶剤を用いた洗浄が行われていた。このような洗浄には、有機溶剤として1,1,2ートリクロロー1,2,2ートリフルオロエタン(R113)が広く使用されていた。R113は不燃性であり、毒性が少なく、安定性において優れている。さらにR113は、金属、プラスチック、エラストマーなどの基材を侵さず、汚れのみを選択的に溶解する優れた特徴を有している。フラックスを除去して洗浄されるプリント基板は金属、プラスチック、エラストマーなどの基材で構成された製品の良い例である。この点からも、R113は有用である。

【0003】しかし、R113は成層圏において、オゾン層の破壊を引き起こす可能性があるため、その使用が規制されることになった。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、オゾン層を破壊 せず、しかもフラックスや油などを効果的に洗浄する能力を 有する洗浄溶剤組成物を提供することを目的とするものであ る。

【0005】さらに本発明は、金属、プラスチック、エラストマーなどの基材を侵さず、汚れのみを選択的に溶解する特徴を有する洗浄溶剤組成物を提供することを目的とするものである。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明者らは前述の目的を達成すべく、広範囲にわたる研究・探索を行った結果、以下に示す新規知見を得るに至った。即ち、ある種のヒドロフルオ

[Claim 9] The solvent composition described in Claim 5 for clea ning applications, in which the organic solvent is no more than 30 weight% of the said solvent composition.

[Description of the Invention]

[0001]

[Field of Industrial Application] This invention being something regarding composition of washing solvent, especially, regards composition of washing solvent which is suited in order toremove flux, lipid and dust etc which deposit in the IC constituent part and precision machine constituent part etc.

[0002]

[Prior Art] Until recently, it assembled and at time of producing IC constituent part and precision machine constituent part, in order to remove flux and dust etc which indeposit in part, washing which uses organic solvent was done. 1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoroethane (R113) was widely used for this kind of washing, as organic solvent. R113 is incombustibility, toxicity is little, is superior in stability. Furthermore R113, metal, plastic and elastomer or other substrate are notdamaged, only soiling selectively melts has had feature which issuperior. Removing flux, print substrate which washes is example where the product which is formed with metal, plastic and elastomer or other substrate is good. R113 is useful even from this point.

[0003] But, R113 because there is a possibility which causes dest ruction of ozone layer in stratosphere, decided that use is regulated.

[0004]

[Problems to be Solved by the Invention] It is something which designates that cleaning solvent composition which possesses thecapacity where this invention does not destroy ozone layer, furthermore washesthe flux and oil etc in effective is offered as object.

[0005] Furthermore this invention, does not damage metal, pl astic and the elastomer or other basic material, is something which designates that cleaning solvent composition which possessesthe feature which only soiling selectively melts is offered as the object.

[0006]

[Means to Solve the Problems] As for these inventors in order t hat aforementioned objective is achieved, as for result of doing research * search which covers the broad range, obtaining novel

ロカーボンは (1) 分子中に塩素を含まないためオゾン層を破壊しない; (2) フラックス、油脂、ほこりなどを洗浄する能力が顕著である; そして (3) R 1 1 3 のように金属、プラスチック、エラストマーなどの基材を侵さず、汚れのみを選択的に溶解する特徴を有する。本発明は、これらの新規知見に基づいて完成されたものである。

【0007】本発明は、R1 -CFR2 -CH2 F(式中、R1 はCn Hm F2n+1-mであり、n=1のとき0 \le m \le 3であり、n=2のとき0 \le m \le 5、n=3のとき0 \le m \le 6である。R2 はCa Hb F2a+1-bであり、a=1のとき0 \le b \le 3であり、a=2のとき0 \le b \le 5、a=3のとき0 \le b \le 6である。ただし、2 \le n+a \le 4であり、0 \le m+b \le 6である。)で表されるヒドロフルオロカーボン(A)からなる洗浄溶剤の組成物を提供するものである。

【0008】本発明の洗浄溶剤の組成物は上記ヒドロフルオロカーボン(A)からなるものであるが、従来このような化合物がフラックスや油脂などを除去する洗浄剤として使用されたことはなかった。

【0009】本発明における上記ヒドロフルオロカーボン(A)(以下、特定HFCという)の例としては、C4 H2 F8、C4 H3 F7、C4 H4 F6、C4 H5 F5、C4 H6 F4、C4 H7 F3、C4 H8 F2、C5 H2 F10、C5 H3 F9、C5 H4 F8、C5 H5 F7、C5 H6 F6、C5 H7 F5、C5 H8 F4、C6H2 F12、C6 H3 F11、C6 H4 F10、C6 H5 F9、C6 H6 F8、C6 H7 F7、またはC6 H8 F6 で示される化合物が挙げられる。

【0010】特定HFCの好ましい例としては、1, 1, 1, 2, 3, 3, 3-ヘプタフルオロ-2-(フルオロメチル)プロパン、1, 1, 1, 2, 3, 3-ヘキサフルオロ-2-(フルオロメチル)プロパン、1, 1, 2, 3, 3-ペンタフルオロ-2-(フルオロメチル)プロパン、1, 1, 1, 1, 2, 3-テトラフルオロ-2-(フルオロメチル)プロパン、または1, 1, 2, 3-テトラフルオロ-2-(フルオロメチル)プロパン等を挙げることができる。

【0011】特定HFCは単独で、あるいは2種以上を混ぜて使用することができる。

【0012】本発明における洗浄溶剤の組成物には、少なくとも1種の界面活性剤を含むことができる。

【 O O 1 3 】界面活性剤は特に限定されるものではないが、 非イオン系界面活性剤が好適である。非イオン系界面活性剤 としては、例えば、アルキルおよびアルキルアリルポリオキ シエチレンエーテル、アルキルアリルホルムアルデヒド縮合 ポリオキシエチレンエーテル、グリセリンエーテルおよびそ knowledge which is shown below it reachedthe point of. Namely, hydrofluorocarbon of a certain kind because chlorine is not includedin (1) molecule, does not destroy ozone layer.; (2) flux, capacity which washes lipid and dust etc isremarkable.; And like (3) R113 metal, plastic and elastomer or other basic material are notdamaged, has feature which only soiling selectively melts. this invention is something which is completed on basis of these novelknowledge.

[0007] This invention is something which offers composition of washing solvent which consists of hydrofluorocarbon (A) which is displayed with R1-CFR2-CH2 F (In Formula, R1 is Cn Hm F2n+1-m, at time of n=1 is the0£m£3, at time of n=2 with 0£m£5, at time of then=3 is 0£m£6. R2 is Ca Hb F2a+1-b, at time of a=1 is 0£b£3, at the time of a=2 with 0£b£5, at time of a=3 is the0£b£6. However, it is a 2£n+a£4, is a 0£m+b£6.)

[0008] Composition of washing solvent of this invention is so mething which consists of theabove-mentioned hydrofluorocarbon (A), but it has not been used as detergent whereuntil recently this kind of compound removes flux and lipid etc.

[0009] You can list compound which is shown with C4 H2 F8, C4 H3 F7, theC4 H4 F6, C4 H5 F5, C4 H6 F4, C4 H7 F3, C4 H8 F2, C5 H2 F10, theC5 H3 F9, C5 H4 F8, C5 H5 F7, C5 H6 F6, C5 H7 F5, C5 H8 F4, theC6H2 F12, C6 H3 F11, C6 H4 F10, C6 H5 F9, C6 H6 F8, C6 H7 F7 or theC6 H8 F6 as example of above-mentioned hydrofluorocarbon (A) (Below, specific HF C you call) in this invention.

[0010] 1,1,1,2,3,3,3-heptafluoro -2-(fluoromethyl) propane , 1 ,1,1,2,3,3-hexafluoro -2-(fluoromethyl) propane , 1,1,2,3,3-penta fluoro -2-(fluoromethyl) propane , 1,1,1,2,3-penta fluoro -2-methyl propane or 1,1,2,3-tetrafluoro -2-(fluoromethyl) propane etc can belisted as example where specific HF C is desirable.

[0011] With alone, or mixing 2 kinds or more, you can use spec ific HF C.

[0012] Is possible fact that surfactant of at least 1 kind is included to the composition of washing solvent in this invention.

[0013] As for surfactant is not something which especially is li mited, but the nonionic surfactant is ideal. As nonionic surfactant, for example alkyl and alkyl allyl polyoxyethylene ether, alkyl ally formaldehyde-condensed polyoxyethylene ether, glycerine ether and itspolyoxyethylene ether,

のポリオキシエチレンエーテル、ポリオキシプロピレンを親油基とするブロックポリマー、アルキルチオポリオキシエチレンエーテル等のエーテル型、プロピレングリコールエステルのポリオキシエチレンエーテル、グリセリンエステルのポリオキシエチレンエーテル等のエーテルエステル型、ポリオキシエチレン脂肪酸エステル、グリセリンエステル、ソルビタンエステル等のエステル型、脂肪酸アルカノールアミド、またはポリオキシエチレン脂肪酸アミド等の含窒素型等を挙げることができる。

【0014】本発明における洗浄溶剤の組成物には、油脂、フラックスの溶解性を増加させるために炭化水素類、アルコール類、エーテル類、エステル類、ケトン類、ハロカーボン類、またはヒドロクロロフルオロカーボン類から選ばれる少なくとも1種の有機溶剤を含むことができる。

【0015】炭化水素類は特に限定されるものではないが、好ましくは、例えば、ペンタン、2ーメチルプタン、2,2ージメチルプロパン、ヘキサン、2ーメチルペンタン、3ーメチルペンタン、2,2ージメチルブタン、2,3ージメチルフタン、3ーメチルペンタン、2,3ージメチルペンタン、2,4ージメチルペンタン、カクタン、2,3ートリメチルペンタン、シクロペンタン、メチルシクロペキサン、またはエチルシクロヘキサン等を挙げることができる。

【0016】アルコール類は特に限定されるものではないが、好ましくは、炭素数が1~5の鎖状飽和アルコールで、例えば、メタノール、エタノール、iープロパノール、nープロパノール、sーブタノール、iーブタノール、sーブタノール、またはtーブタノール等を挙げることができる。

【0017】エーテル類は特に限定されるものではないが、 好ましくは、例えば、ジエチルエーテル、メチルセロソルブ 、テトラヒドロフラン、メチルー t ーブチルエーテル、また は1,4-ジオキサン等を挙げることができる。

【0018】エステル類は特に限定されるものではないが、好ましくは、 炭素数が 1~5の脂肪酸と、炭素数が 1~6の低級アルコールとを有効成分として含有するエステルで、例えば、メチルアセテート、エチルアセテート、プロピルアセテート、イソプロピルアセテート、ブチルアセテート、イソブチルアセテート、メチルプロピオネート、プロピルプロピオネート、メチルブチレート、またはエチルブチレート等を挙げることができる。

【0019】ケトン類は特に限定されるものではないが、好ましくは、 R-CO-R'で示されるものであり、ここでRとR'はそれぞれ炭素数が1~4の飽和炭化水素で、例えば、アセトン、メチルエチルケトン、メチルブチルケトン、またはメチルイソブチルケトン等を挙げることができる。

polyoxyethylene ether of block polymer, alkyl thio polyoxyethylene ether or other ether type and propylene glycol ester which designatethe polyoxypropylene as lipophilic group, polyoxyethylene ether of glycerin ester, polyoxyethylene ether or other ether ester type of the sorbitan ester, polyoxyethylene fatty acid ester, glycerin ester, sorbitan ester or other ester type, aliphatic acid alkanol amide or polyoxyethylene fatty acid amide or other nitrogencontaining type etccan be listed.

[0014] Hydrocarbons, alcohols, ethers, esters, ketones, h alocarbon or toinclude organic solvent of at least 1 kind which is chosen from hydrochlorofluorocarbon it ispossible solubility of lipid and flux to composition of thewashing solvent in this invention, in order to increase.

[0015] As for hydrocarbons is not something which especially is limited, but the preferably, for example pentane, 2-methylbutane, 2,2-di methyl propane, hexane, 2-methylpentane, the3-methylpentane, 2,2-di methylbutane, 2, 3-di methylbutane, heptane, 2-methyl hexane, 3-methyl hexane, the2,3-di methylpentane, 2,4-di methylpentane, octane, 2,2,3-trimethyl pentane, 2,2,4-trimethyl pentane, cyclopentane, the methyl cyclopentane, cyclohexane, methylcyclohexane or ethyl cyclohexane etc can be listed.

[0016] As for alcohols is not something which especially is limited, but the preferably and carbon number with linear saturated alcohol of 1 to 5, can list for example methanol, the ethanol, i-propanol, n-propanol, n-butanol, i-butanol orthe t-butanol etc.

[0017] As for ethers is not something which especially is limite d, but the preferably, for example diethyl ether, methyl cellosolve, tetrahydrofuran, methyl-t-butyl ether or 1,4-dioxane etc canbe listed.

[0018] As for esters is not something which especially is limited, butwith ester which contains preferably, carbon number 1 to 5 aliphatic acid and carbon number 1 to 6 lower alcohol asthe effective component, for example methyl acetate, ethyl acetate, propyl acetate, isopropyl acetate, butyl acetate, the isobutyl acetate, methyl propionate, ethyl propionate, propyl propionate, methyl butanoate or ethyl butanoate etc canbe listed.

[0019] As for ketones is not something which especially is limit ed, but it is something which is shown with preferably and R-CO-R', R and R'with respective carbon number 1 to 4 saturated hydrocarbon, can list for example acetone, methylethylketone, methyl butyl ketone or the methyl isobutyl ketone etc here.

【0020】ハロカーボン類としては、ジクロロメタン、cis-1,2-ジクロロエチレン、trans-1,2-ジクロロエチレン、トリクロロエチレン、パークロロエチレン、または2-ブロモプロパン等を挙げることができるがこれに限定されるものではない。

【0021】ヒドロクロロフルオロカーボン類としては、2 、2ージクロロー1、1、1ートリフルオロエタン、1、1 ージクロロー1ーフルオロエタン、3、3ージクロロー1、 1、1、2、2ーペンタフルオロプロパン、1、3ージクロロー1、1、2、3ーペンタフルオロプロパン、1、1 ージクロロー1、2、2、3ーペンタフルオロプロパン、1、1 ージクロロー1、2、3、3ーペンタフルオロプロパン、1、1、2ージクロロー1、1、3、3、3ーペンタフルオロプロパン、2、3ージクロロー1、1、2、3、3ーペンタフルオロプロパン、または2、2ージクロロー1、1、1、3、3ーペンタフルオロプロパン、または2、2ージクロロー1、1、1、3、3ーペンタフルオロプロパン等を挙げることができるがこれに限定されるものではない。

【0022】本発明における洗浄溶剤の組成物中の特定HFC含有量は特に限定されるものではないが、通常約70重量%以上、好ましくは約80重量%以上である。

【0023】洗浄溶剤の組成物中の界面活性剤の含有量は特に限定されるものではないが、好ましくは0.001重量%~10重量%である。

【0024】洗浄溶剤の組成物中の有機溶剤の含有量は特に限定されるものではないが、通常約30%重量以下、好ましくは約0.5~約10重量%、さらに好ましくは約1~約8重量%である。本発明の特定HFCと有機溶剤との混合物が共沸組成物であるならばより好ましい。

【0025】本発明の洗浄溶剤の組成物には、特定HFC以外のオゾン層を破壊しないヒドロフルオロカーボン類を配合することができる。かかるヒドロフルオロカーボン類としては、1,2ージフルオロエタン、1,1,1,2,3ーペンタフルオロプロパン、1,1,2,2,3ーペンタフルオロプロパン、1,1,3ーテトラフルオロプロパン、1,3ージフルオロプロパン等を挙げることができるがこれに限定されるものではない。

【0026】本発明の洗浄溶剤の組成物には、従来この種の 洗浄溶剤の組成物に、その用途に応じて適宜添加されていた 成分を添加することができる。そのような成分の例としては 、洗浄溶剤の組成物の助剤、安定剤などである。

【0027】上記成分としては、例えば、ニトロメタン、ニ

[0020] As halocarbon, dichloromethane, cis-1,2-dichloroethyl ene, trans-1,2-dichloroethylene, trichloroethylene, perchloroethylene orthe 2-bromo propane etc can be listed, but it is not something which is limitedin this.

[0021] As hydrochlorofluorocarbon, 2,2-di chloro -1,1,1-trifluo roethane, 1,1-di chloro -1-fluoroethane, 3,3-di chloro -1,1,1,2, 2-penta fluoro propane, 1,3-di chloro -1,1,2,2,3-penta fluoro propane, 1,1-di chloro -1,2,2,3,3-penta fluoro propane, the 1, 2-di chloro -1,1,3,3,3-penta fluoro propane, 1,2-di chloro -1,1, 2,3,3-penta fluoro propane or 2,2-di chloro -1,1,1,2,3-penta fluoro propane etc can be listed, but itis not something which is limited in this.

[0022] As for specific HF C content in composition of washing solvent in this invention is not something which especially is limited, but usually approximately 70 weight % or more, it is a preferably approximately 80 weight % or more.

[0023] As for content of surfactant in composition of washing solvent is notsomething which especially is limited, but it is a preferably 0.00 1 wt% to 10 weight%.

[0024] As for content of organic solvent in composition of was hing solvent is notsomething which especially is limited, but usuallyapproximately 30 wt% or less, preferably approximately 0.5 to approximately 10 weight%, furthermore it is a preferably approximately 1 to approximately8 weight%. If blend of specific HF C and organic solvent of this invention is isthe azeotrope, it is more desirable.

[0025] Hydrofluorocarbon which do not destroy ozone layer of her than specific HF Ccan be combined in composition of washing solvent of this invention. As this hydrofluorocarbon, 1, 2-di fluoroethane, 1,1,1,2,3-penta fluoro propane, 1,1,2,2,3-penta fluoro propane etc can be listed, but it is not something which is limited inthis.

[0026] Component which until recently is added to compositio n of washing solvent of this kind, appropriately according to application can be added in the composition of washing solvent of this invention. As example of that kind of component, it is a auxiliary agent and a stabilizer etc of the composition of washing solvent.

[0027] As above-mentioned component, for example nitromet

トロエタン、ニトロプロパン、ニトロベンゼン等のニトロ化 合物類、ジエチルアミン、トリエチルアミン、iープロピル アミン、ブチルアミン、i-ブチルアミン等のアミン類、フ ェノール、oークレゾール、mークレゾール、pークレゾー ル、チモール、p-t-ブチルフェノール、t-ブチルカテ コール、カテコール、イソオイゲノール、oーメトキシフェ ノール、4,4'ージヒドロキシフェニルー2,2ープロパ ン、サリチル酸イソアミル、サリチル酸ベンジル、サリチル 酸メチル、2.6-ジー t ーブチルーp ークレゾール等のフ ェノール類、2-(2'-ヒドロキシー5'-メチルフェニ ル) ベンゾトリアゾール、2-(2'-ヒドロキシ-3't-ブチル-5'-メチルフェニル)-5-クロロベンゾト リアゾール、1,2,3ーベンゾトリアゾール、または1-[(N, N-ビス-2-エチルヘキシル) アミノメチル] ベ ンゾトリアゾールのトリアゾール類などを挙げることができ る。

【0028】本発明の洗浄溶剤の組成物を使って、フラックス、油脂、ほこりなどを除去するにあたっては、従来の洗浄方法が適用できる。そのような洗浄方法としては、手拭き、浸漬、スプレー、揺動、超音波洗浄、蒸気洗浄などである。

[0029]

【実施例】実施例1~44においては、SUS-304のテストピース(25mm×30mm×2mm)を機械油(日本石油製CQ-30)中に浸漬した後、本発明の洗浄溶剤の組成物中に5分間浸漬し、機械油の除去の度合を判定した。その結果を除去度として、⑥:良好に除去可、〇:ほぼ良好、Δ:微量残存、×:かなり残存、という評価で下記の表1~表2に示す。

【0030】実施例45~88においては、ガラスエポキシ製のプリント基板(50mm×100mm×1.6mm)全面にフラックス(アサヒ化学研究所製スピーディーフラックスAGF-J-1)を塗布し、260°Cの半田温度でウェーブソルダー機を用いて半田付けを行った。その後本発明の洗浄溶剤の組成物に3分間浸漬し洗浄を行い、フラックスの除去の度合を判定した。その結果を除去度として、⑥:良好に除去可、⑥:ほぼ良好、△:微量残存、×:かなり残存、という評価で下記の表3~表4に示す。

【0031】以下の実施例において用いた特定HFCとしては、1,1,1,2,3,3-ヘプタフルオロー2ー(フルオロメチル)プロパン(以下、R338という)、1,1,1,2,3-ペキサフルオロー2ー(フルオロメチル)プロパン、1,1,2,3-ペンタフルオロー2ー(フルオロメチル)プロパン、1,1,1,2,3-ペンタ

hane, nitroethane, nitropropane, the nitrobenzene or other nitro compound, diethylamine, triethylamine, i-propyl amine, butylamine, i-butylamine or other amines, the phenol, ocresol, m-cresol, p-cresol, thymol, p-t-butyl phenol, the t-butyl catechol, catechol, iso eugenol, o-methoxy phenol, 4, 4'-di hydroxyphenyl-2,2-propane, isoamyl salicylate, the benzyl salicylate, methyl salicylate, 2,6-di-t-butyl-p-cresol or other phenols, 2-(2'-hydroxy-5'-methylphenyl) benzotriazole, 2-(2'-hydroxy-3'-t-butyl-5'-methylphenyl)-5-chloro benzotriazole, 1,2,3-benzotriazole or thetriazoles etc of 1-[(N,N-bis-2-ethylhexyl) aminomethyl] benzotriazole can be listed.

[0028] Using composition of washing solvent of this invention, when it removes flux ,the lipid and dust etc, it can apply conventional washing method. As that kind of washing method, it is a hand wiping, a dipping, a spray, shaking, a ultrasonic cleaning and a vapor cleaning etc.

[0029]

[Working Example(s)] Regarding Working Example 1 to 44, af ter soaking test piece (25 mm x30 mm x2 mm) of SUS - 304 in machine oil (Nippon Oil Co. Ltd. (DN 69-056-8167) make CQ-30), 5 min it soaked in composition of washing solvent of this invention, decided extent of removal of machine oil. With result as removal degree, .dbl circ.: satisfactory removable and .circ.: almostsatisfactorily, : trace remnant. x:. Considerably remains, with appraisal which is said it shows in below-mentionedTable 1 to Table 2.

[0030] Regarding Working Example 45 to 88, flux (Asahi Kag aku Kenkyusho, K.K. (DN 69-239-0102) make speedy flux AGF-J-1) was applied to print substrate (50 mm x100 mm x1.6 mm) entire surface of the glass epoxy make, soldering was done with solder temperature of 260 °C making useof wave soldering machine. After that 3 min it soaked in composition of washing solvent of this inventionand washed, decided extent of removal of flux. With result as removal degree, .dbl circ.: satisfactory removable and .circ.: almostsatisfactorily, : trace remnant and x:. Considerably remains, with appraisal which is said it shows in below-mentionedTable 3 to Table 4.

[0031] 1,1,1,2,3,3,3-heptafluoro -2-(fluoromethyl) propane (Below, R338 you call), it was chosen from group of 1,1,1,2,3,3-hexafluoro -2-(fluoromethyl) propane , 1,1,2,3,3-penta fluoro -2-(fluoromethyl) propane , the 1,1,1,2,3-penta fluoro -2-methyl propane , and 1,1,2,3-tetrafluoro -2-(fluoromethyl) propane as specific HF C which is used in the Working Example

フルオロー2ーメチルプロパン、および1, 1, 2, 3ーテトラフルオロー2ー(フルオロメチル)プロパンの群から選ばれた。

below.

【0032】以下の実施例において用いた特定HFCに可溶な有機溶剤としては、n-ペンタン(n-Pet)、シクロペンタン(c-Pet)、n-ペキサン(n-Hex)、シクロペキサン(c-Hex)、n-ペプタン(n-Hep)、メタノール(MeOH)、エタノール(EtOH)、n-プロパノール(n-PA)、2-プロパノール(IPA)、アセトン(Acet)、メチルエチルケトン(MEK)、エチルアセテート(EtAc)、ジクロロメタン(DCM)、2、2-ジクロロ-1、1、1-F+Jフルオロエタン(R123)、1、1-ジクロロ-1-Jルオロエタン(R141b)、1、3-ジクロロ-1、1、2、2、3-ペンタフルオロプロパン(R225A)、および3、3-ジクロロ-1、1、1、2、2ーペンタフルオロプロパン(R225B)の群から選ばれた。

[0032] In specific HF C which is used in Working Example belo w it was chosenfrom group of n-pentane (n-Pet), cyclopentane (c-Pet), n-hexane (n-Hex), cyclohexane (c-Hex), then-heptane (n-Hep), methanol (MeOH), ethanol (EtOH), n-propanol (n-PA), 2-propanol (IPA), acetone (Acet), the methylethylketone (MEK), ethyl acetate (EtAc), dichloromethane (DCM), 2,2-di chloro -1,1,1-trifluoroethane (R123), 1,1-di chloro -1-fluoroethane (R141b), 1,3-di chloro -1, 1,2,2,3-penta fluoro propane (R225A), and the3,3-di chloro -1, 1,1,2,2-penta fluoro propane (R225B) as soluble organic solvent.

【0033】以下の実施例において用いた界面活性剤としては、アルキルポリオキシエチレンエーテル(APOEE)、グリセリンエステルポリエトキシエチレンエーテル(GEPEE)、ポリオキシエチレン脂肪酸エステル(POEFE)、グリセリンエーテルのエステル(GRETES)、アルキルポリオキシエチレンエーテルのエステル(APOEES)、ソルビタンエステル(SORES)、グリセリンエステル(GRES)、脂肪酸アルカノールアミド(FAAD)、およびグリセリンエーテル(GRET)の群から選ばれた。

[0033] Ester (GRETES) of alkyl polyoxyethylene ether (APO EE), glycerin ester poly ethoxyethylene ether (GEPEE), polyoxyethylene fatty acid ester (POEFE) and, glycerin ether, ester (APOEES) of alkyl polyoxyethylene ether, it was chosen from group of sorbitan ester (SORES), glycerin ester (GRES), the aliphatic acid alkanol amide (FAAD), and glycerin ether (GRET) as surfactant which is used in Working Examplebelow.

[0034]

[0034]

実施例	溶剤組成	溶剤組成の重量比	除去度
1	R338	100	0
2	R338/n-Pe t	95. 0/5. 0	0
3	R338/c-Pet	85.0/15.0	0
4	R338/n-Hex	70.0/30. 0	0
5	R338/c-Hex	92. 0/8. 0	0
6	R338/n-Hep	90.0/10.0	0
7	R338/MEK	83. 0/17. 0	0
8	R338/EtAc	91.0/9.0	0
9	R338/R225A	80.0/20.0	0
10	R338/DCM	94.0/6.0	0
11	R338/n-Pet/c-Hex	85.0/5.0/10.0	0
12	R338/c-Hex/IPA	80. 0/15. 0/5. 0	0
13	R338/c-Pet/EtOH	70. 0/25. 0/5. 0	0
14	R338/n-Hex/DCM	86.0/9.0/5.0	0
15	R338/c-Hex/R225B	75. 0/15. 0/10. 0	0
16	R338/n-Hep/EtAc	87.0/8.0/5.0	0
17	R338/DCH/MEK	87.0/10.0/3.0	0
18	R338/R123/EtOH	85. 0/10. 0/5. 0	0
19	R338/R141b/IPA	89. 0/8. 0/3. 0	0
20	R338/R225A/MeOH	81. 0/15. 0/4. 0	0
21	R338/DCM/c-Hex/EtOH	70, 0/8, 0/18, 0/4, 0	0

[0035]

実施例	溶剤組成	溶剤組成の重量比	除去度
22	R338/APOEE	99. 9/0. 1	0
23	R338/GEPEE	99. 95/0. 05	0
24	R338/POEFE	99. 9/0. 1	0
25	R338/GRETES	99. 5/0. 5	0
26	R338/APOEES	99. 0/1. 0	0
27	R338/SORES	99. 9/0. 1	0
28	R338/GRES	99. 5/0. 5	0
29	R338/FAAD	99.0/1.0	0
30	R338/GRET	99. 99/0. 01	0
31	R338/APOEE/n-Pet	95. 0/0. 005/4. 995	0
32	R338/GEPEE/c-Pet	95. 0/0. 01/4. 99	0
33	R338/POEFE/n-Hex	90. 0/0. 05/9. 95	0
34	R338/GRETES/c-Hex	92. 0/0. 1/7. 9	0
35	R338/APOEES/n-Hep	95. 0/0. 5/4. 5	0
36	R338/SORES/IPA	89. 0/1. 0/10. 0	0
37	R338/GRES/MEK	80. 0/10. 0/10. 0	0
38	R338/FAAD/EtAc	95. 0/0. 005/4. 995	0
39	R338/APOEE/R225A	85. 0/0. 01/14. 99	0
40	R338/GRETES/R123	85.0/0.5/14.5	0
41	R338/GEPEE/DCM	90. 0/0. 05/9. 95	0
42	R338/POEFE/n-Pet/IPA	92. 0/0. 1/3. 9/4. 0	0
43	R338/GRETES/c-Pet/DCM	80. 0/0. 5/14. 5/5. 0	0
44	R338/GRES/n-Hep/R141b	79. 0/1. 0/10. 0/10. 0	0

【0036】実施例1~44において、溶剤組成のR338を、1,1,1,2,3,3-ヘキサフルオロー2ー(フルオロメチル)プロパン、1,1,2,3,3-ペンタフルオロー2ー(フルオロメチル)プロパン、1,1,1,2,3-ペンタフルオロー2ーメチルプロパン、または1,1,2,3-テトラフルオロー2ー(フルオロメチル)プロパンに替えて評価を行った所、同様の結果を得た。

[0037]

[0036] In Working Example 1 to 44, changing R338 of solven t composition, into 1,1,1,2,3,3-hexafluoro -2-(fluoromethyl) propane, the1,1,2,3,3-penta fluoro -2-(fluoromethyl) propane, 1,1,1,2,3-penta fluoro -2-methyl propane or 1,1,2,3-tetrafluoro -2-(fluoromethyl) propane, when you appraised, it acquired similarresult.

[0037]

実施例	溶剤組成	溶剤組成の重量比	除去度
45	R338	100	0
46	R338/MeOH	95. 0/5. 0	0
47	R338/EtOH	96.0/4.0	0
48	R338/n-PA	93. 0/7. 0	0
49	R338/IPA	92. 0/8. 0	0
50	R338/Acet	94. 0/6. 0	0
51	R338/MeOH/n-Pet	90.0/5.0/5.0	0
52	R338/EtOH/c-Pet	86.0/4.0/10.0	0
53	R338/n-PA/n-Hex	85. 0/8. 0/7. 0	0
54	R338/IPA/c-Hex	80.0/5.0/15.0	0
55	R338/Acet/n-Hep	86.0/4.0/10.0	0
56	R338/MeOH/EtOH	95. 0/0. 5/4. 5	0
57	R338/EtOH/IPA	94.0/5.0/1.0	0
58	R338/EtOH/DCM	91. 0/4. 0/5. 0	0
59	R338/IPA/MEK	90.0/7.0/3.0	0
60	R338/Acet/EtAc	87.0/8.0/5.0	0
61	R338/EtOH/R225A	80. 0/5. 0/15. 0	0
62	R338/IPA/R123	83.0/7.0/10.0	0
63	R338/EtOH/IPA/c-Hex	85.0/4.5/0.5/10.0	0
64	R338/Et0H/R141b/MEK	80.0/5.0/10.0/5.0	0
65	R338/IPA/n-Hex/R123	76.0/4.0/8.0/12.0	0

[0038]

実施例	溶剤組成	溶剤組成の重量比	除去度
66	R338/APOEE	99. 9/0. 1	0
67	R338/GEPEE	99. 95/0. 05	0
68	R338/POEFE	99.9/0.1	0
69	R338/GRETES	99. 5/0. 5	0
70	R338/APORES	99.0/1.0	0
71	R338/SORES	99. 9/0. 1	0
72	R338/GRES	99. 5/0. 5	0
73	R338/FAAD	99.0/1.0	0
74	R338/GRET	99. 99/0. 01	0
75	R338/APOEE/MeOH	95. 0/0. 005/4. 995	0
76	R338/GEPEE/EtOH	95. 0/0. 01/4. 99	0
77	R338/POEFE/n-PA	95. 0/0. 05/4. 95	0
78	R338/GRETES/IPA	92. 0/0. 1/7. 9	0
79	R338/APOEES/Acet	95. 0/0. 5/4. 5	0
80	R338/SORES/c-Hex	89. 0/1. 0/10. 0	0
81	R338/GRES/MEK	80. 0/10. 0/10. 0	0
82	R338/FAAD/DCM	95. 0/0. 005/4. 995	•
83	R338/APOEE/EtAc	95. 0/0. 01/4. 99	0
84	R338/GEPEE/R225A	90. 0/0. 05/9. 95	0
85	R338/POEFE/IPA/EtOH	94. 0/0. 1/0. 9/5. 0	0
86	R338/GEPEE/EtOH/c-Hex	80. 0/0. 5/4. 5/15. 0	0
87	R338/POEFE/IPA/R141b	79.0/1.0/10.0/10.0	•
88	R338/FAAD/NeOH/EtOH/R225B	79. 99/0. 01/1. 0/5. 0/14. 0	0

【0039】実施例45~88において、溶剤組成のR338を、1,1,1,2,3,3ーヘキサフルオロー2ー(フルオロメチル)プロパン、1,1,2,3,3ーペンタフルオロー2ー(フルオロメチル)プロパン、1,1,1,2,3ーペンタフルオロー2ーメチルプロパン、または1,1,2,3ーテトラフルオロー2ー(フルオロメチル)プロパンに替えて評価を行った所、同様の結果を得た。

[0040]

【発明の効果】本発明におけるR1 -CFR2 -CH2 F (式中、R1 はCn Hm F2n+1-mであり、n=1 のとき $0 \le m$ ≤ 3 であり、n=2 のとき $0 \le m \le 5$ 、n=3 のとき $0 \le 6$ である。R2 はCa Hb F2a+1-b であり、a=1 のとき $0 \le b \le 3$ であり、a=2 のとき $0 \le b \le 5$ 、a=3 のとき $0 \le b \le 6$ である。ただし、 $2 \le n+a \le 4$ であり、 $0 \le m+b \le 6$ である。)で表されるヒドロフルオロカーボンからなる洗浄溶剤の組成物は、オゾン層を破壊せず、また、従来

[0039] In Working Example 45 to 88, changing R338 of solve nt composition, into 1,1,1,2,3,3-hexafluoro -2-(fluoromethyl) propane, the1,1,2,3,3-penta fluoro -2-(fluoromethyl) propane, 1,1,1,2,3-penta fluoro -2-methyl propane or 1,1,2,3-tetrafluoro -2-(fluoromethyl) propane, when you appraised, it acquired similarresult.

[0040]

[Effects of the Invention] Composition of washing solvent which consists of hydrofluorocarbon which is displayed with R1 - CFR2 -CH2 F (In Formula, R1 is Cn Hm F2n+1-m, at time of n=1 is the0£m£3, at time of n=2 with 0£m£5, at time of then=3 is 0£m£6. R2 is Ca Hb F2a+1-b, at time of a=1 is 0£b£3, at thetime of a=2 with 0£b£5, at time of a=3 is the0£b£6. However, it is a 2£n+a£4, is a 0£m+b£6.) in this invention, ozone layer is not

JP 94049492 Machine Translation - FirstPass

のR113が有している優れた特性を満足し、油脂、フラックスなどの汚れを効果的に洗浄し得るなどの利点がある。

destroyed, inaddition, there is a or other benefit which satisfies characteristic where conventional R113has had and is superior, can wash lipid and flux or other soiling inthe effective.